(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 23. Juni 2005 (23.06.2005)

**PCT** 

# (10) Internationale Veröffentlichungsnummer $WO\ 2005/057741\ A1$

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: H01S 3/115

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/014078

(22) Internationales Anmeldedatum:

10. Dezember 2004 (10.12.2004)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

60/528,216 10. Dezember 2003 (10.12.2003) US 60/586,735 12. Juli 2004 (12.07.2004) US

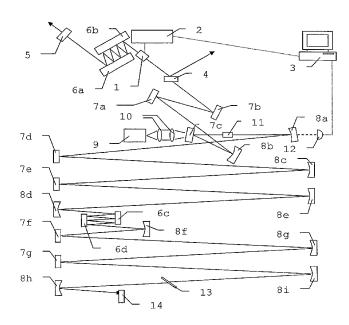
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): HIGH Q LASER PRODUCTION GMBH [AT/AT]; Kaiser-Franz-Josef-Str. 61, A-6845 Hohenems (AT).

- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KOPF, Daniel [AT/AT]; Sandholzerstr. 14, A-6844 Altach (AT). LEDERER, Maximilian, Josef [DE/AT]; Schwarzen 687, A-6861 Alberschwende (AT). MORGNER, Uwe [DE/DE]; Woerthestr. 1 c, 76776 Neuburg/Rhein (DE).
- (74) Anwalt: HARMANN, Bernd-Günther; Büchel, Kaminski & Partner Patentanwälte Est., Austrasse 79, FL-9490 Vaduz (LI).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: HIGH-REPETITION LASER SYSTEM FOR GENERATING ULTRA-SHORT PULSES ACCORDING TO THE PRINCIPLE OF PULSE DECOUPLING

(54) Bezeichnung: HOCHREPETIERENDES LASERSYSTEM ZUR ERZEUGUNG VON ULTRAKURZEN PULSEN NACH DEM PRINZIP DER PULS-AUSKOPPLUNG



(57) Abstract: The invention relates to a high-repetition laser system for generating ultra-short pulses, in particular femtosecond or picosecond pulses according to the principle of pulse decoupling. Said system comprises at least one amplifying laser medium (11), a laser resonator and a pump source for pumping the laser medium (11). Said system is operated with an electrooptical modulator as the pulse decoupling component (1), to obtain a high pulse energy with a short pulse duration.

WO 2005/057741

## WO 2005/057741 A1



TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- mit geänderten Ansprüchen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Ein hochrepetierendes Lasersystem zur Erzeugung von ultrakurzen Pulsen, insbesondere Femto- oder Pikosekundenpulsen, nach dem Prinzip der Pulsauskopplung mit mindestens einem verstärkenden Lasermedium (11), einem Laserresonator und einer Pumpquelle zum Pumpen des Lasermediums (11) wird mit einem elektrooptischen Modulator als Pulsauskopplungskomponente (1) betrieben, so dass hohe Pulsenergien bei kurzen Pulsdauern erreicht werden können.

## Hochrepetierendes Lasersystem zur Erzeugung von ultrakurzen Pulsen nach dem Prinzip der Puls-Auskopplung

- Die Erfindung betrifft ein hochrepetierendes Lasersystem zur Erzeugung von ultrakurzen Pulsen nach dem Prinzip der Puls-Auskopplung nach dem Oberbegriff von Anspruch 1 und eine Verwendung des Lasersystems.
- Bekannte Ultrakurzpuls-Lasersysteme werden zwar in einer 10 Vielzahl von Anwendungen genutzt, wie z.B. Mikroskopie, Biomedizin Materialverarbeitung, oder der Herstellung photonischer Komponenten. Allerdings ist der Einsatz ausserhalb eines Laborbetriebs oft problematisch, da die Laser-Systeme eine grosse Komplexität und einen 15 hohen Handhabungsaufwand bedingen. Zusätzlich zur Energie der Femtosekundenpulse spielt für den industriellen Einsatz insbesondere die Kompaktheit der Lasersysteme eine wesentliche Rolle.

20

25

30

Laseranordnungen nach dem Prinzip der Pulsauskopplung oder des Cavity-Dumpers erlauben die Erzeugung von Pulsen, welche für die Anwendung im Bereich der Mikrostrukturierung erforderliche Energien bzw. Pulsspitzenleistungen besitzen. Dabei kann auf die Verwendung von komplexen Verstärkeranordnungen verzichtet werden, was zu einem kompakten Aufbau führt.

Ein Lasersystem nach dem Prinzip des Puls-Auskopplers oder Cavity Dumpers mit Pulsenergien von bis zu 100 nJ ist beispielsweise aus M. Ramaswamy, M. Ulman, J. Paye, J.G. Fujimoto, "Cavity-dumped femtosecond Kerr-lens mode-locked Ti:Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> laser", Optics Letters, Vol. 18, No. 21, 1. November

1993, Seiten 1822 bis 1824 bekannt. Dieses Dokument wird als Referenzierung in diese Anmeldung betrachtet. Ein modengekoppelter Ti:Al2O3 Laser wird zur Erzeugung von 50 Femtosekunden-Pulsen mit einer Energie von 100 nJ bzw. Pulsspitzenleistungen von 0,1 MW und einstellbaren Rate bis zu 950 kHz mit einem akusto-optischen Schalter als Cavity-Dumper betrieben. Der Schalter selbst besteht aus einer Quarz-Zelle, auf die im Brewster-Winkel der Laserstrahl mit einem Spiegel fokussiert wird. Zum Pumpen wird zur Dispersionskompensation eine Argon-Laser und nachgelagerte Strecke mit 4 Prismen verwendet.

5

10

In A. Baltuška, Z. Wie, M.S. Pshenichniko, D.A. Wiersma, Robert Szipöcs, "All-solid-state cavity-dumped sub-5-fslaser", Appl. Phys. B 65, 1997, Seiten 175 bis 188 ist ein 15 Festkörper-Lasersystem beschrieben, mit dem nach dem Prinzip des Cavity-Dumpers Laserpulse einer Dauer von unter 5 Femtosekunden erzeugt werden. Dieses Dokument wird als in diese Anmeldung einbezogen Referenzierung durch betrachtet. Das verwendete Ti:Saphir-Lasermedium wird durch 20 frequenzverdoppelten diodengepumpten, wiederum Festkörperlaser mit Nd:YVO4 als Lasermedium gepumpt. Die Ausbildung als Cavity-Dumper erfolgt durch eine Bragg-Zelle als akusto-optischem Schalter. Diese Anordnung erfordert Design damit eine der Kavität, 25 ein sorqfältiges Modenkopplung durch Kerr-Linseneffekt nicht bereits durch die Dispersion des akusto-optischen Modulators gestört mögliche Verwendung von elektro-optischen Eine wird erwähnt, wobei allerdings deren Modulatoren Beschränkung auf erzielbare Repetitionsraten von ungefähr 30 beschriebenen wird. Mit dem hervorgehoben 10 kHz sub-5-fs-Pulse mit einer sollen Lasersystem einer 2 Megawatt und Pulsspitzenleistung von Repetitionsrate von 1 MHz realisiert werden.

Einen hochrepetierenden Laser mit Cavity-Dumping und einem elektro-optischen Schalter beschreibt E. Krüger in "Highrepetition-rate electro-optic cavity dumping", Rev. Sci. Instrum. 66 (2), Februar 1995, Seiten 961 bis 967. Dieses Dokument wird als durch Referenzierung in diese Anmeldung einbezogen betrachtet. Als Basis der Anordnung dient ein durch einen Argon-Laser synchron gepumpter modengekoppelter Farbstofflaser, wobei als Schalter eine LM 20 Pockels-Zelle zwei deuterierten KD\*P-Kristallen aus mit Dünnschichtpolarisator Verwendung finden. Das Lasermedium besteht aus einer Lösung von Rhodamin 6G in Ethylenglykol. Die erzeugten Pulse besitzen eine Dauer von 15 Nanosekunden bei einer mittleren ausgekoppelten Leistung von 75 mW und einer Repetitionsrate von 10 MHz.

Laser nach dem Cavity-Dumper-Prinzip mit elektro-Ein optischem Schalter zeigt V. Kubecek, J. Biegert, J.-C. Diels, M.R. Kokta, "Practical source of 50 ps pulses using a flashlamp pumped Nd: YAG laser and passive all-solid-state pulse control", Optics Communications 177 (2000), Seiten 317 bis 321. Dieses Dokument wird als durch Referenzierung Ein Nd:YAGin diese Anmeldung einbezogen betrachtet. Lasermedium wird durch eine Blitzlampe gepumpt. elektro-optischer Schalter findet eine Pockels-Zelle mit dielektrischem Polarisator Verwendung. Die erzielbaren Energien der 50-Pikosekunden-Pulse werden mit 300 µJ bei Repetitionsraten von 5 Hz angegeben, wobei eine Kompression einzelner Pulse innerhalb der Kavität erfolgt.

30

5

10

15

20

25

 ${
m Ti:Al_2O_3-Laser}$  liegen damit in den erzielbaren Pulsspitzenleistungen zwar über den Farbstofflasern. Allerdings wird die erreichbare Pulsenergie durch die

Verwendung der akusto-optischen Modulatoren eingeschränkt, da für diese der Effekt der Selbstphasenmodulation wegen der benötigten kleinen Fokusse zu hoch wird, was in Pulsinstabilitäten oder auch Zerstörung des Modulatormaterials resultieren kann. Ausserdem erfolgt bei Farbstofflasern eine zeitliche Degradation des Lasermediums und das Pumpen durch Blitzlampen oder Festkörperlaser führt zu komplexen Systemen.

5

25

30

- 10 Gattungsgemässe Lasersysteme des Stands der Technik sind somit durch ihren Aufbau und die verwendeten Komponenten zu komplex und/oder in der erreichbaren Pulsenergie limitiert bzw. erreichen keine Pulsdauern im Femtosekundenbereich.
- 15 Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht in der Bereitstellung eines kompakten Lasersystems, insbesondere eines diodengepumpten Lasersystems nach dem Prinzip der Pulsauskopplung, welches ultrakurze Pulse mit einer Repetitionsrate grösser als 10 kHz und Pulsenergien über 100 nJ erzeugt.

Eine weitere Aufgabe besteht in der Bereitstellung eines kompakten Lasersystems, insbesondere ohne Elemente mit einer Kavität, Pulsverstärkung ausserhalb der einer Pulsspitzenleistung grösser als 100 kW bei Repetitionsfrequenz grösser als 10 kHz.

Diese Aufgaben werden durch die Gegenstände des Anspruchs 1 oder der abhängigen Ansprüche gelöst bzw. die Lösungen weitergebildet.

Die Erfindung betrifft ein hochrepetierendes Lasersystem nach dem Prinzip der Pulsauskopplung, bei dem ein

diodengepumpter Piko- oder Femtosekunden-Oszillator mit einem elektro-optischen Modulator als Schalter betrieben wird.

Ein Vorteil des EOM im Vergleich zum AOM besteht darin, 5 dass der EOM mit sehr grossen Strahlquerschnitten betrieben werden kann (z. B. d = 700mum), so dass höhere Energien möglich sind. Damit kann vermieden werden, dass es bei den zu erzeugenden Pulsleistungen bzw. Pulsenergien im Schalter exzessiver Selbstphasenmodulation (SPM) 10 oder kommt. Ein  $SiO_2$ -AOM benötigt Zerstörung typischerweise d < 50mum bei einer Modulatorlänge von 3 mm, um die gleiche Schaltflankenkürze zu erreichen. Es sind zwar längere Modulatorzellen erhältlich bei welchen die Fokusse grösser gehalten werden können. Jedoch verringert 15 sich dabei wegen der Zunahme der Wechselwirkungslänge die angesammelte nichtlineare Phase nicht merklich. Zudem muß um mit dem EOM-Verfahren vergleichbare Schalteffizienzen zu Michelson-Konfiguration MOA in der erreichen der was einen vergleichsweise komplexen betrieben werden, 20 Resonatoraufbau bedeutet.

Wollte man nun z. B. am Ausgang des Pulsauskopplers 1  $\mu$ J Energie und 200 fs Pulsbreite Femtosekundenpulse mit erzeugen, so müsste innerhalb der Kavität typischerweise eine Pulsenergie von 2  $\mu$ J vorliegen. Diese Forderung resultiert aus der Notwendigkeit, dass der Betrieb des cavity dumped Lasers quasi-stationär sein muss, was bei hohen Repetitionsraten und Auskoppelgraden von > 50 % schwierig zu erreichen ist. Bei den genannten Querschnitten aufgrund der liesse sich Leistungen im MOA und Solitonenbedingung

25

30

$$\left|\beta_2\right| = \frac{\tau_{FWHM} \cdot E \cdot \kappa}{3,526} \tag{1}$$

mit

10

15

25

$$5 \qquad \kappa = \frac{4 \cdot l_{AOM} \cdot n_2}{\lambda_0 \cdot \omega_0^2} \tag{2}$$

ein 200 fs Soliton bei 1  $\mu\text{m}$  Wellenlänge nur stabilisieren, wenn die hohe negative Netto-Dispersion von ca. -40000 fs² in den Resonator eingebracht werden würde. Hierbei bezeichnet

 $eta_2$  die resonatorinterne negative Nettodispersion,

 $au_{\it FWHM}$  die Halbwertsbreite der sech<sup>2</sup>-Solitonen,

E die Pulsenergie,

 $\kappa$  den Selbstphasenmodulationsparameter,

20  $l_{{\scriptscriptstyle AOM}}$  die einfache Länge des akusto-optischen Modulators,

 $n_2$  den vom Kerr-Effekt herrührenden nichtlinearen Brechungsindex,

 $\lambda_0$  die Vakuumwellenlänge und

 $\omega_0$  den Strahlradius im AOM.

Darüber hinaus verbleiben bei Vorliegen einer solchen

PCT/EP2004/014078

WO 2005/057741

5

10

30

Daruber hinaus verbleiben bei Vorliegen einer solchen Dispersion immer noch Probleme, da bei einmaligem Durchgang ein zu hoher Chirp entsteht und die Pulsparameter sich während eines Resonatorumlaufs zu stark ändern. Dies hat zur Folge, dass ein stationärer Solitonbetrieb nicht möglich ist und in der Regel dispersive Strahlung im Resonator entsteht, welche dann zum Mehrfachpulsen oder dynamischer Unstabilität führt. Als Mass für eine diesbezügliche Neigung des Lasers lässt sich z. B. das Verhältnis r der Resonatorperiode und der Solitonenperiode definieren.

$$r = \frac{E \cdot \kappa \cdot 1,763}{\pi \cdot \tau_{FWHM} \cdot 1,134} \tag{3}$$

Für den stabilen Betrieb sollte dieses Verhältnis << 1 sein. Im obigen Fall läge der Wert bei ca. 3, was eindeutig zu hoch ist. Bei der Erzeugung von Femtosekundenpulsen ist es deshalb vorteilhaft, den r-Parameter kleiner als 1, insbesondere kleiner als 0,25 oder auch kleiner als 0,1 zu wählen. Die Grundlage dieser Berechnung kann F. Krausz, M.E. Fermann, T. Brabec, P.F. Curly, M. Hofer, M.H. Ober, C. Spielmann, E. Wintner, und A.J. Schmidt "Femtosecond Solid-State Lasers" in IEEE Journal of Quantum Electronics, Vol. 28, No. 10, Seiten 2097-2120, Oktober 1992 entnommen werden. Dieses Dokument wird als durch Referenzierung in diese Anmeldung einbezogen betrachtet.

Für ein Femtosekunden-Lasersystem nach dem Prinzip der Pulsauskopplung ist daher die Pulsenergie mit einem EOM einfacher skalierbar als mit einem AOM.

Die durch den EOM generierte Dispersion kann für typische BBO) Modulatormaterialien (z. в. und -längen einfach durch eine Folge von dispersiven Komponenten, z.B. Spiegel, in der Kavität kompensiert werden. Die Anzahl der dispersiven Spiegel wird durch die zu kompensierende positive Dispersion in der Kavität, zu der alle Spiegel, das Lasermedium, der Dünnschichtpolarisator und der BBO-EOM mit einem Hauptanteil beitragen, sowie durch die Solitonenbedingung bestimmt. Letztere besagt, dass für eine bestimmte umlaufende Pulsenergie, einen Parameter Selbstphasenmodulation und einer zu erzielenden Pulsbreite eine bestimmte negative Netto-Dispersion in der Kavität herrschen muss. Aufgrund der hohen Strahlquerschnitte, welche beim EOM-Schalter möglich sind, wird der Parameter bestimmt Selbstphasenmodulation nur durch Strahlquerschnitt im Lasermedium und dessen nichtlinearen Brechungsindex n2.

5

10

15

25

30

Zur Dispersionskompensation können dispersive Spiegel, z.B.

20 Gires-Tournois-Interferometer, Verwendung finden, die somit
zur Kompensation der positiven Dispersion in der Kavität
und zur Erfüllung der Solitonenbedingung dienen.

Mit einer solchen Ausgestaltung eines Lasersystems nach dem Prinzip der Pulsauskopplung wurden Femtosekundenpulse mit einer Repetitionsfrequenz bis zu 1 MHz und einer Pulsenergie von 500 nJ und damit mehr als 1 MW Leistung erzeugt. Das Lasersystem wird dabei unter Verwendung der dispersiven Spiegel und eines sättigbaren Absorberspiegels modengekoppelt betrieben.

Ein erfindungsgemässes Lasersystem erlaubt durch die erzielbare Strahlungscharakteristik auch die Verwendung zur

direkten, d.h. verstärkerfreie, Materialbearbeitung. Hierbei wird durch das Strahlungsfeld in direktem Kontakt mit dem Material ein Plasma generiert, das zur Bearbeitung genutzt wird.

5

Ein Ausführungsbeispiel für ein erfindungsgemässes Lasersystem wird nachfolgend schematisch dargestellt und rein beispielhaft näher beschrieben. Im einzelnen zeigen

- 10 Fig.1 die Darstellung eines ersten Ausführungsbeispiels des erfindungsgemässen Lasersystems im Femtosekundenbereich;
- Fig.2 die Darstellung eines zweiten

  Ausführungsbeispiels des erfindungsgemässen

  Lasersystems im Pikosekundenbereich;
- Fig.3 die Darstellung des Verlaufs der Pulsenergie
  innerhalb der Kavität in Zeitabhängigkeit für
  eine Repetitionsfrequenz von 15 kHz in einer
  Femtosekunden-Anordnung;
- Fig.4 die Darstellung des Verlaufs der Pulsenergie
  innerhalb der Kavität in Zeitabhängigkeit für
  eine Repetitionsfrequenz von 173 kHz in einer
  Femtosekunden-Anordnung;
- Fig. 5 die Darstellung der Pulsevolution innerhalb der

  Kavität für eine Repetitionsfrequenz von 1 MHz in
  einer Pikosekunden-Anordnung;

- 10 -

PCT/EP2004/014078

Fig.6 die Darstellung der Pulsevolution nach
Auskopplung ausserhalb der Kavität für eine
Repetitionsfrequenz von 1 MHz in einer
Pikosekunden-Anordnung;

5

WO 2005/057741

- Fig.7 die Darstellung der Pulsevolution innerhalb der Kavität für eine Repetitionsfrequenz von 100 kHz in einer Pikosekunden-Anordnung und
- 10 Fig.8 die Darstellung des Verlaufs der ausgekoppelten Energie in Abhängigkeit von der Frequenz der Auskopplung für Femto- und Pikosekunden-Anordnung.
- 15 Ausführungsbeispiel des Fig.1 wird ein erstes erfindungsgemässen Lasersystems nach dem Prinzip der Pulsauskopplung für den Femtosekundenbereich dargestellt. Das Lasersystem basiert auf einer gefalteten Kavität in an sich bekannter Ausführungsform. Als Lasermedium 11 wird Ytterbium gedoptes LG760 Glas verwendet, das mit einer mit 20 976 nm emittierenden Pumpdiode 9 über eine Kombination von Weitere Linsen 10 gepumpt wird. achromatischen Materialien für das Lasermedium 11 geeignete beispielsweise mit Ytterbium dotierte Wolframate, wie z.B. Yb: KGW oder Yb: KYW. Die Linsen 10 besitzen Brennweiten von 25 75 mm. Durch einen sättigbar absorbierenden 30 mm bzw. Spiegel 14 und dispersive Spiegel 6a-d, 7a-g, 8a-i zur Erzeugung der notwendigen negativen Dispersion wird eine Zur Vermeidung der bewirkt. Soliton-Modenkopplung akusto-optischen Selbstphasenmodulation eines exzessiven 30 Modulators wird eine Beta-Barium-Borat (BBO)-Pockels-Zelle einem 1 zusammen mit elektro-optisches Element als zur Pulsauskopplung verwendet, Dünnschichtpolarisator 4

welches über eine Hochspannungsversorgung 2 und einen Rechner als Schaltsignalgenerator 3 geschaltet wird. In Abhängigkeit von der an das elektro-optische Element 1 angelegten Spannung wird die Polarisationsebene eines Laserstrahls gedreht, so dass über den Dünnschichtpolarisator 4 ausgekoppelt werden kann.

In der Kavität baut sich ein Puls aus dem Rauschen oder einem vorhergehenden Puls verbliebenen von einem Strahlungsfeld auf und wird bei jedem Durchgang durch das Lasermedium 11 verstärkt, wobei mehrfache Reflexionen an den dispersiven Spiegeln 6c-d, 7a-g, 8a-i erfolgen. Nach einer gewissen Anzahl von Resonatorumläufen und Durchgängen durch das verstärkende Lasermedium 11 wird der Puls durch eine Rotation der Polarisation mittels Schalten des elektrooptischen Elements 1 über den Dünnschichtpolarisator 4 als Laserpuls ausgekoppelt. Diese Anordnung stellt lediglich ein Ausführungsbeispiel für eine Laseranordnung nach dem Prinzip der Pulsauskopplung dar.

20

5

10

15

Die einzelnen Komponenten der Laseranordnung in Fig.1 sind wie folgt bezeichnet

- 1 elektro-optisches Element
- 2 Hochspannungsversorgung
- 25 3 Schaltsignalgenerator
  - 4 Dünnschichtpolarisator
  - 5 Hochreflektor
  - 6a-d Dispersiver Planar-Spiegel
  - 7a-g Dispersiver Planar-Spiegel
- 30 8a-i Dispersiver gekrümmter Spiegel
  - 9 Pumpdiode
  - 10 Achromatische Linse
  - 11 Lasermedium

12 Photodiode

15

20

25

- 13 Doppelbrechender Filter
- 14 Sättigbar absorbierender Spiegel

Eine weitere geeignete Komponente für 5 elektrooptischen Modulator stellt beispielsweise eine Zelle RTiOPO<sub>4</sub> oder Rubidium-Titanyl-Phosphat Aufgrund der auftretenden thermischen Drifteffekte ist eine eine diesbezügliche Regelung Nachjustierung oder vorteilhaft. 10

Fig.2 zeigt einen diodengepumpten, SESAM-modengekoppelten nach Prinzip Nd:YVO4-Pikosekundenlaser dem Pulsauskopplung mit EOM als zweites Ausführungsbeispiel des erfindungsgemässen Lasersystems. Das Lasersystem ähnelt der in Fig.1 dargestellten Anordnung und basiert ebenfalls auf einer gefalteten Kavität in an sich bekannter Ausführungsform, die in Fiq.2 jedoch aus Anschaulichkeitsgründen nicht explizit dargestellt ist. Als wird mit einer teildurchlässigen 11' Lasermedium Spiegelschicht 15 versehenes Nd:YVO4 verwendet, das mit 9′ über eine Kombination von Pumpdiode einer achromatischen Linsen 10' gepumpt wird. Die Pulsauskopplung erfolgt über ein elektro-optisches Element 1' und einen Dünnschichtpolarisator 4', Die Modenkopplung wird durch einen sättigbar absorbierenden Spiegel 14' bewirkt. Die Kavität wird durch einen gekrümmten Spiegel 16 gefaltet.

Im Gegensatz zum Femtosekunden-Lasersystem der Fig.1 kann 30 auf ein Dispersionsmanagement verzichtet werden, so dass keine Folge von dispersiven Spiegelelementen notwendig ist.

Bei einer Erzeugung von Pikosekundenpulsen ist es aus Stabilitätsgründen vorteilhaft, die nichtlineare Phase kleiner als 100 mrad, insbesondere kleiner als 10 mrad zu wählen, wobei die nichtlineare Phase pro Resonatorumlauf und pro 1왕 Modulationstiefe des Absorberspiegels berechnet wird. Die Auswirkung der Selbstphasenmodulation auf die Stabilität eines Pikosekundenlasers wird beispielsweise in R. Paschotta, U. Keller, "Passive mode locking with slow saturable absorbers", Appl. Phys. B 73, Seiten 653-662, beschrieben. Durch die Wahl eines entsprechend grossen Modendurchmessers am elektro-optischen Modulator und im Lasermedium lässt sich die nichtlineare Phase hinreichend klein halten.

15

20

25

30

10

5

Alternativ zu den Anordnungen der Fig.1 und Fig.2 kann auch ein scheibenförmiges Lasermedium in sogenannter Thin-Disk-Anordnung verwendet werden, wobei dieses neben einen einem Pumplichtfleck auch mit asymmetrischen runden wird Pumplichtflecken gepumpt werden kann. Dabei zur hoher thermischer Vermeidung von zu Belastung des laseraktiven Materials ein im wesentlichen länglicher Pumplichtfleck auf ein auf einer Temperatursenke Lasermedium eingestrahlt, so dass angeordnetes zweidimensionaler Wärmefluß entsteht. Hierdurch werden eine der maximalen verbesserte Kühlung und eine Reduzierung Eine solche Anordnung Temperatur bewirkt. beispielsweise in der PCT/EP/2004/005813 beschrieben. Zur Erzeugung eines länglichen Pumplichtflecks kann auch der Effekt mehrfacher Reflexionen verwendet werden. Hierbei Oberfläche einer anderen durch eine gegenüber kann verkippte Spiegelfläche eine mehrfache Reflexion mit veränderlichem Abstand der Reflexionspunkte erreicht

werden, die nach einer gewissen Anzahl von Reflexionen zur Umkehr der Richtung führt. In diesem Beispiel erfolgen die zwischen Spiegelfläche Reflexionen der und Reflexionsschicht im oder auf dem Lasermedium, wobei diese Reflexionsschicht zwischen Lasermedium und Temperatursenke angebracht sein kann. Der Pumplichtstrahl, z.B. aus einer einzigen oder einer Mehrzahl von Laserdioden, wird bei diesem Setup von einer Seite ein- und wieder ausgekoppelt, so daß eine konstruktiv vorteilhafte Anordnung möglich Alternativ kann aber auch die Spiegelfläche planparallel zur Reflexionsschicht angeordnet sein, so daß eine Richtungsumkehr des Teilstrahls durch einen weiteren Spiegel in an sich bekannter Weise erfolgt. In analoger Lasermode und damit Weise können auch der verstärkende Strahlungsfeld mehrfach durch das Lasermedium geführt werden und somit mehrfache Verstärkung erfahren. Die Scheibenanordnung hat gerade mit Hinblick auf die Minimierung der Selbstphasenmodulation den Vorteil, dass die optische Länge des optischen Lasermediums sehr gering gehalten werden kann (<<1mm typisch).

5

10

15

20

25

30

zeigen den Verlauf der Pulsenergie Fig.4 Fig.3 und innerhalb der Kavität in Zeitabhängigkeit. erfindungsgemäße Lasersystem können Repetitionsraten der 1MHz erzielt werden, wobei Auskopplung bis über Kontrast zwischen ausgekoppelten Pulsen und den schwachen Hintergrund-Pulsen besser als 1:1000 ist. Als Pulsenergien werden mehr als 400 nJ erreicht, was Pulsspitzenleistungen von mehr als 1 MW entspricht. Die spektrale Breite des Ausgangs liegt bei 4 nm und die Dauer der ausgekoppelten fs, was durch Autokorrelation Pulse beträgt ca. 300 bestimmt wurde. Damit resultiert ein Zeit-Bandbreiten-Produkt von 0,33, was nahe an der Fourier-Grenze liegt.

Fig.3 und Fig.4 zeigen typische Verläufe der Relaxation zwischen den Pulsauskopplungen. Fig. 3 zeigt den Verlauf bei einer Repetitionsrate von 15 kHz und Fig.3 bei 173 kHz. In dabei Fig.4 wird nach jeder Auskopplung wieder stationärer Zustand erreicht, wobei die Relaxationsschwingung stark gedämpft ist, was mit der Soliton-Pulsdynamik erklärt werden kann. In Fig.4 erfolgt die Auskopplung noch während des Aufbaus des Strahlungsfeldes und damit vor Erreichen eines stationären Zustands.

5

10

15

20

30

In Fig.5 erfolgt die Darstellung der Pulsevolution innerhalb der Kavität für eine Repetitionsfrequenz von 1 MHz in einer Pikosekunden-Anordnung mit einem Nd:Vanadat Laser mit EOM. Die Pulsevolution ist als Funktion der Zeit und bzgl. eines Bezugswertes normiert aufgetragen. Dargestellt sind die einzelnen Auskoppelvorgänge und der nachfolgende Pulswiederaufbau. Der Auskoppelgrad beträgt ca. 40% und die dabei ausserhalb der Kavität gemessene Pulsenergie beträgt ca.  $1.7~\mu J$ .

Die Pulsevolution nach Auskopplung und damit ausserhalb der Kavität wird für dieses Beispiel in Fig.6 dargestellt.

Fig.7 zeigt die Darstellung der Pulsevolution innerhalb der Kavität für eine Repetitionsfrequenz von 100 kHz in einer Pikosekunden-Anordnung. Die Relaxationsschwingungen des Lasers zwischen den einzelnen Auskoppelvorgängen sind deutlich zu erkennen.

In Fig.8 wird der Verlauf der ausgekoppelten Energie in Abhängigkeit von der Frequenz der Auskopplung für den Pikosekunden-Fall dargestellt. Die beobachtete Überhöhung

WO 2005/057741 - 16 - PCT/EP2004/014078

bei ca. 400 kHz korrespondiert dabei mit dem ersten Maximum der Relaxationsschwingung, welche sich bei dieser Auskoppelfrequenz einstellt.

Es versteht sich, dass die dargestellten Lasersysteme bzw. 5 Ausführungsbeispiele Laseranordnung nur von vielen erfindungsgemäss realisierbaren Ausführungsformen darstellen und der Fachmann alternative Realisierungsformen Laseraufbaus, z.B. unter Verwendung anderer des Resonatoranordnungen, Resonatorkomponenten oder 10 Pumpverfahren, wie z. B. Scheibenlaser (Thin-Disk-Laser), ableiten kann. Insbesondere ist es möglich, die Schaltund/oder Regelelemente über die angegebenen Beispiele hinaus anders zu gestalten, beispielsweise durch Verwendung alternativer dispersiver Komponenten, Lasermedien 15 anderer elektro-optischer Elemente, welche auch höhere Repetitionsraten realisierbar machen.

## Patentansprüche

5

10

- 1. Hochrepetierendes Lasersystem zur Erzeugung von ultrakurzen Pulsen, insbesondere Femto- oder Pikosekundenpulsen, nach dem Prinzip der Pulsauskopplung mit mindestens
  - einem verstärkenden Lasermedium (11,11'),
  - einem Laserresonator mit mindestens einem
    Resonatorspiegel (6a-d,7a-g,8a-i,16,14,14') und
    mindestens einer Pulsauskopplungskomponente (1,1')
    und
  - einer Pumpquelle (9,9'), insbesondere eine
    Laserdiodenquelle, zum Pumpen des Lasermediums
    (11,11'),
- dadurch gekennzeichnet, dass
  die Pulsauskopplungskomponente (1,1') ein
  elektrooptischer Modulator ist.
- Hochrepetierendes Lasersystem nach Anspruch 1,
   dadurch gekennzeichnet, dass der elektrooptische Modulator eine BBO-Zelle ist.
- 3. Hochrepetierendes Lasersystem nach Anspruch 1,
  dadurch gekennzeichnet, dass

  der elektrooptische Modulator eine RTP -Zelle ist,
  insbesondere mit einer Komponente zum Ausgleich einer
  thermischen Drift.
- Hochrepetierendes Lasersystem nach einem der
   vorangehenden Ansprüche,
   gekennzeichnet durch

wenigstens einen dispersiven Spiegel (6a-d,7a-g,8a-i) zur Dispersionskompensation, insbesondere ein Gires-Tournois-Interferometer.

- 5 5. Hochrepetierendes Lasersystem nach einem der vorangehenden Ansprüche,
  - gekennzeichnet durch

wenigstens einen sättigbaren Absorberspiegel (14,14').

10 6. Hochrepetierendes Lasersystem nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass

das Lasersystem so ausgebildet ist, dass bei der Erzeugung von Pikosekundenpulsen die nichtlineare Phase kleiner als 100 mrad, insbesondere kleiner als 10 mrad ist, wobei die nichtlineare Phase pro Resonatorumlauf und pro 1% Modulationstiefe des sättigbaren Absorberspiegels berechnet wird.

- 7. Hochrepetierendes Lasersystem nach einem der vorangehenden Ansprüche,
  - dadurch gekennzeichnet, dass

das Lasersystem so ausgebildet ist, dass bei der Erzeugung von Femtosekundenpulsen der r-Parameter kleiner als 1, insbesondere kleiner als 0,25 ist.

25

15

20

- 8. Hochrepetierendes Lasersystem nach einem der vorangehenden Ansprüche,
  - dadurch gekennzeichnet, dass

das Lasermedium (11,11') Ytterbium-gedoptes Glas oder Nd:YVO4 ist.

9. Hochrepetierendes Lasersystem nach einem der vorangehenden Ansprüche,

WO 2005/057741 - 19 - PCT/EP2004/014078

#### dadurch gekennzeichnet, dass

das Lasermedium (11,11') Ytterbium dotierte Wolframate, insbesondere Yb:KGW oder Yb:KYW, aufweist.

5 10. Hochrepetierendes Lasersystem nach einem der vorangehenden Ansprüche,

#### dadurch gekennzeichnet, dass

das Lasermedium eine scheibenförmige Geometrie aufweist.

10 11. Hochrepetierendes Lasersystem nach einem der vorangehenden Ansprüche,

#### dadurch gekennzeichnet, dass

die Pumpquelle so ausgebildet und angeordnet ist, dass ein Pumplichtfleck mit einem Verhältnis von Länge zu Breite von wenigstens 2:1 ausgebildet wird, wobei der Pumplichtfleck aus einem einzigen Teilstrahl oder der Kombination von mehreren Teilstrahlen besteht, vorzugsweise wobei die Teilstrahlen von Laserdioden erzeugt werden.

20

25

15

12. Verwendung eines hochrepetierenden Lasersystems nach einem der vorangehenden Ansprüche zur unmittelbaren Materialbearbeitung durch Plasmaerzeugung.

[beim Internationalen Büro am 11 April 2005 (11.4.2005) eingegangen; ursprünglicher Ansprüche 1-12 durch geänderte Ansprüche 1-11 ersetzt (3 Seiten)]

- 1. Hochrepetierendes modengekoppeltes

  Ultrakurzpulslasersystem zur Erzeugung von Femto- oder

  Pikosekundenpulsen, nach dem Prinzip der Pulsauskopplung

  mit mindestens
  - einem verstärkenden Lasermedium (11,11'),

5

10

- einem Laserresonator mit mindestens einem
  Resonatorspiegel (6a-d,7a-g,8a-i,16,14,14') und
  mindestens einer Pulsauskopplungskomponente (1,1'),
- einem sättigbaren Absorberspiegel (14,14') und
- einer Pumpquelle (9,9'), insbesondere eine Laserdiodenquelle, zum Pumpen des Lasermediums (11,11'),
- dadurch gekennzeichnet, dass
  die Pulsauskopplungskomponente (1,1') ein
  elektrooptischer Modulator ist.
- Ultrakurzpulslasersystem nach Anspruch 1,
   dadurch gekennzeichnet, dass
   der elektrooptische Modulator eine BBO-Zelle ist.
  - Ultrakurzpulslasersystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
- der elektrooptische Modulator eine RTP -Zelle ist, insbesondere mit einer Komponente zum Ausgleich einer thermischen Drift.
- 4. Ultrakurzpulslasersystem nach einem der vorangehenden 30 Ansprüche,

gekennzeichnet durch

wenigstens einen dispersiven Spiegel (6a-d,7a-g,8a-i) zur Dispersionskompensation, insbesondere ein Gires-Tournois-Interferometer.

5 5. Ultrakurzpulslasersystem nach Anspruch 4,

## dadurch gekennzeichnet, dass

das Lasersystem so ausgebildet ist, dass bei der Erzeugung von Pikosekundenpulsen die nichtlineare Phase kleiner als 100 mrad, insbesondere kleiner als 10 mrad ist, wobei die nichtlineare Phase pro Resonatorumlauf und pro 1% Modulationstiefe des sättigbaren Absorberspiegels berechnet wird.

6. Ultrakurzpulslasersystem nach einem der vorangehenden Ansprüche,

#### dadurch gekennzeichnet, dass

das Lasersystem so ausgebildet ist, dass bei der Erzeugung von Femtosekundenpulsen der r-Parameter kleiner als 1, insbesondere kleiner als 0,25 ist.

20

25

10

15

7. Ultrakurzpulslasersystem nach einem der vorangehenden Ansprüche,

#### dadurch gekennzeichnet, dass

das Lasermedium (11,11') Ytterbium-gedoptes Glas oder  $Nd: YVO_4$  ist.

8. Ultrakurzpulslasersystem nach einem der vorangehenden Ansprüche,

#### dadurch gekennzeichnet, dass

das Lasermedium (11,11') Ytterbium dotierte Wolframate, insbesondere Yb:KGW oder Yb:KYW, aufweist.

9. Ultrakurzpulslasersystem nach einem der vorangehenden Ansprüche,

## dadurch gekennzeichnet, dass

das Lasermedium eine scheibenförmige Geometrie aufweist.

5

20

10. Ultrakurzpulslasersystem nach einem der vorangehenden Ansprüche,

### dadurch gekennzeichnet, dass

die Pumpquelle so ausgebildet und angeordnet ist, dass 10 ein Pumplichtfleck mit einem Verhältnis von Länge zu Breite von wenigstens 2:1 ausgebildet wird, wobei der Pumplichtfleck aus einem einzigen Teilstrahl oder der Kombination von mehreren Teilstrahlen besteht, vorzugsweise wobei die Teilstrahlen von Laserdioden 15 erzeugt werden.

11. Verwendung eines hochrepetierenden modengekoppelten Ultrakurzpulslasersystems nach einem der vorangehenden Ansprüche zur unmittelbaren Materialbearbeitung durch Plasmaerzeugung.

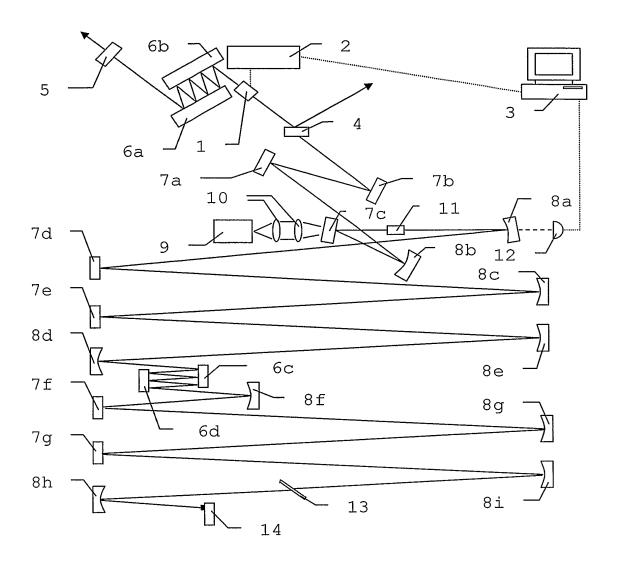
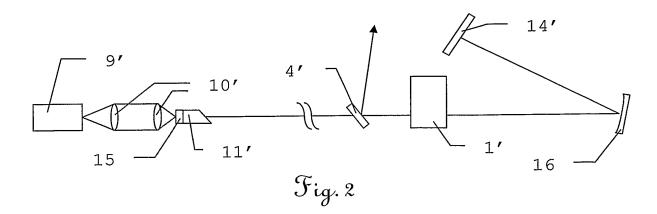
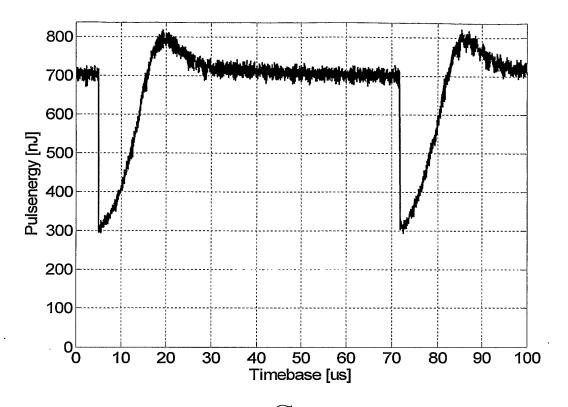
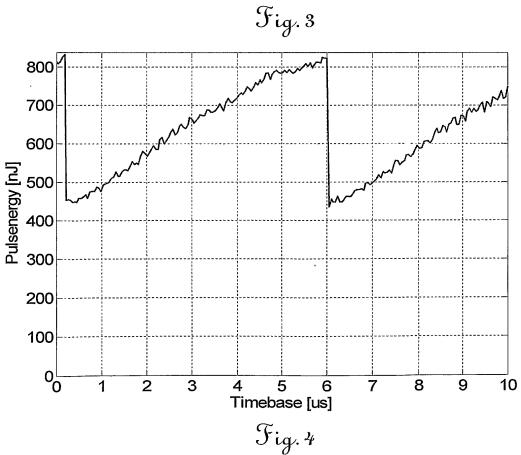
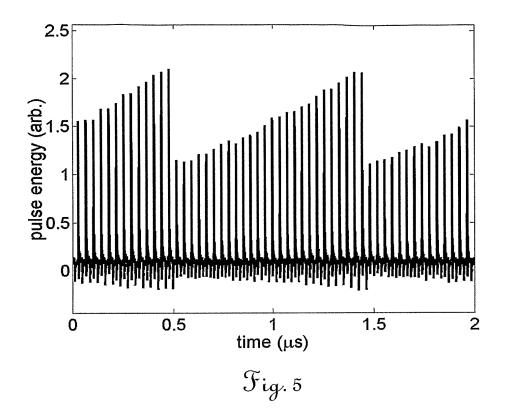


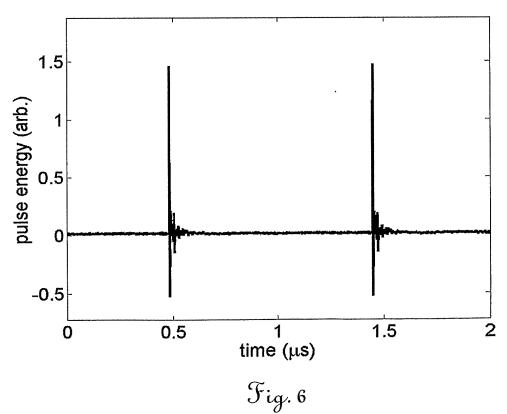
Fig. 1

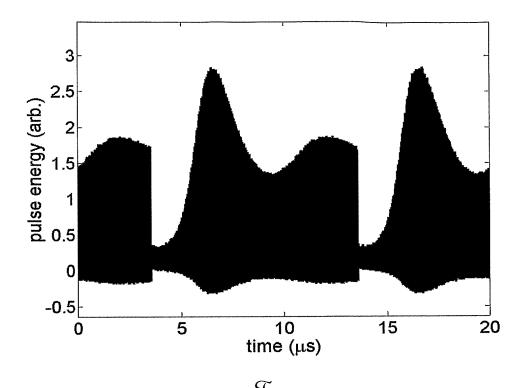












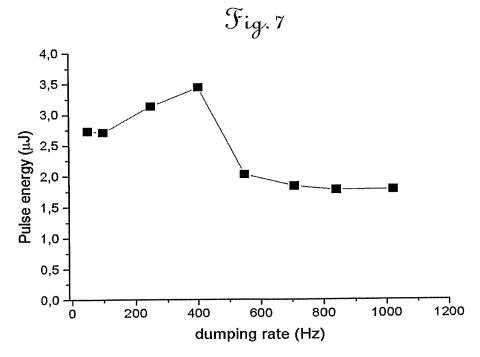


Fig. 8

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inte: | Application No | PCT/EP2004/014078

Α.	CLA	SSIFIC	CATIO	N OF	SUB	JECT	MAT	TER
IF	C.	7	H01	.S3/	'11!	5		

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

#### **B. FIELDS SEARCHED**

 $\begin{array}{ll} \mbox{Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)} \\ \mbox{IPC 7} & \mbox{H01S} \end{array}$ 

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data, IBM-TDB, INSPEC, COMPENDEX

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of t	Relevant to claim No.		
X Y	US 5 848 080 A (DAHM ET AL) 8 December 1998 (1998-12-08) abstract; claim 1; figures 1,4 column 1, lines 5-21	1 2–12		
	column 3, lines 10-16 column 4, line 6 - column 6, l	ine 12		
X	US 5 870 421 A (DAHM ET AL) 9 February 1999 (1999-02-09)		1	
Y	abstract; claim 1; figures 1,4	1-15,19,20	2-12	
X	EP 0 949 730 A (JMAR TECHNOLOG 13 October 1999 (1999-10-13)	1		
Υ	abstract; claims 11,17-21,23; 1-3,7 paragraphs '0007!, '0010! - ' '0026!, '0027!, '0032!	2–12		
χ Furti	her documents are listed in the continuation of box C.	-/  χ Patent family members are listed i	n annex.	
"A" docume consid "E" earlier of filling d "L" docume which citation "O" docume other i "P" docume later ti	ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another n or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means ent published prior to the international filing date but han the priority date claimed	"T" later document published after the inte or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention "X" document of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the do "Y" document of particular relevance; the cannot be considered to involve an in document is combined with one or ments, such combination being obvious in the art.  "&" document member of the same patent.	the application but every underlying the servery under the	
	actual completion of the international search  8 January 2005	Date of mailing of the international sea 08/02/2005	rch report	
	malling address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  NL – 2280 HV Rijswijk  Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo ni,  Fax: (+31–70) 340–3016	Authorized officer  Gnugesser, H		

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter | Application No PCT/EP2004/014078

C.(Continu	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	1
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	RAYBAUT P ET AL: "Diode-pumped 100-fs lasers based on a new apatite-structure crystal: Yb<3+>:SrY4(SiO4)30"  LASERS AND ELECTRO-OPTICS EUROPE, 2003. CLEO/EUROPE. 2003 CONFERENCE ON MUNICH, GERMANY 22-27 JUNE 2003, PISCATAWAY, NJ, USA,IEEE, 22 June 2003 (2003-06-22), pages 423-423, XPO10711980 ISBN: 0-7803-7734-6 the whole document	1
X	GLOSTER L A W ET AL: "Diode-pumped Q-switched Yb:S-FAP laser" OPTICS COMMUNICATIONS, NORTH-HOLLAND PUBLISHING CO. AMSTERDAM, NL, vol. 146, no. 1-6, 15 January 1998 (1998-01-15), pages 177-180, XP004119416 ISSN: 0030-4018 the whole document	
A	US 4 896 119 A (WILLIAMSON ET AL) 23 January 1990 (1990-01-23) abstract; figures 1,2	

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intel Application No
PCT/EP2004/014078

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date	
US 5848080	A	08-12-1998	AU AU WO WO	7379398 A 7379498 A 9852257 A1 9852258 A1	08-12-1998 08-12-1998 19-11-1998 19-11-1998	
US 5870421 ,	A	09-02-1999	AU AU WO WO	7379398 A 7379498 A 9852257 A1 9852258 A1	08-12-1998 08-12-1998 19-11-1998 19-11-1998	
EP 0949730	Α	13-10-1999	US EP JP SG	6016324 A 0949730 A2 11330597 A 75166 A1	18-01-2000 13-10-1999 30-11-1999 19-09-2000	
US 4896119	Α	23-01-1990	NONE			

#### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inter es Aktenzeichen PCT/EP2004/014078

Betr. Anspruch Nr.

Α.	KLASSIF	IZIERUNG DI	ES ANMEI	DUNGSGEGE	NSTANDES
TF		H01S3/			

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

#### **B. RECHERCHIERTE GEBIETE**

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 H01S

Kategorie°

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data, IBM-TDB, INSPEC, COMPENDEX

X U	JS 5 848 080 A (DAHM ET AL) 3. Dezember 1998 (1998-12-08)		1
Y   Z	Zusammenfassung; Anspruch 1; Abbi L,4-15	1 dungen	2-12
	Spalte 1, Zeilen 5-21 Spalte 3, Zeilen 10-16 Spalte 4, Zeile 6 - Spalte 6, Zei	le 12 .	
X	JS 5 870 421 A (DAHM ET AL) 9. Februar 1999 (1999-02-09)		1
Y   Z	Zusammenfassung; Anspruch 1; Abbi L,4-15,19,20	ldungen	2-12
	<b></b> -	./	
	·	·/ <del></del>	
		,	
X Weitere Ver	röffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu	X Siehe Anhang Patentfamilie	
"A" Veröffentlichur	gorien von angegebenen Veröffentlichungen : ng, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, s besonders bedeutsam anzusehen ist	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem oder dem Prioritätsdatum veröffentlich Anmeldung nicht kollidiert, sondern nu	t worden ist und mit der r zum Verständnis des der
"E" älteres Dokum	nent, das jedoch erst am oder nach dem internationalen	Erfindung zugrundeliegenden Prinzips Theorie angegeben ist	ů ů
"L" Veröffentlichur	ng, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-	"X" Veröffentlichung von besonderer Bedet kann allein aufgrund dieser Veröffentlic erfinderischer Tätigkeit beruhend betra	chung nicht als neu oder auf
anderen im R soll oder die a	Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie	"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeu kann nicht als auf erfinderischer Tätigk	ıtung; die beanspruchte Erfindung
ausgeführt) "O" Veröffentlichu	ng, die sich auf eine mündliche Offenbarung,	werden, wenn die Veröffentlichung mit Veröffentlichungen dieser Kategorie in	einer oder mehreren anderen Verbindung gebracht wird und
"P" Veröffentlichur	ınğ, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht ng, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach ruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	diese Verbindung für einen Fachmann  "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben	naheliegend ist
<del></del>	usses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Re	cherchenberichts
28. J	Januar 2005	08/02/2005	
Name und Postans	schrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter	
į NL	uropäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 L – 2280 HV Rijswijk		
Fa	el. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo ni, ax: (+31–70) 340–3016	Gnugesser, H	

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inter les Aktenzeichen

PCT/EP2004/014078

	rung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Х	EP 0 949 730 A (JMAR TECHNOLOGY COMPANY) 13. Oktober 1999 (1999-10-13)	1
Υ	Zusammenfassung; Ansprüche 11,17-21,23; Abbildungen 1-3,7 Absätze '0007!, '0010! - '0020!, '0026!, '0027!, '0032!	2-12
X	RAYBAUT P ET AL: "Diode-pumped 100-fs lasers based on a new apatite-structure crystal: Yb<3+>:SrY4(SiO4)30" LASERS AND ELECTRO-OPTICS EUROPE, 2003. CLEO/EUROPE. 2003 CONFERENCE ON MUNICH, GERMANY 22-27 JUNE 2003, PISCATAWAY, NJ, USA, IEEE, 22. Juni 2003 (2003-06-22), Seiten 423-423, XPO10711980 ISBN: 0-7803-7734-6 das ganze Dokument	1
X	GLOSTER L A W ET AL: "Diode-pumped Q-switched Yb:S-FAP laser" OPTICS COMMUNICATIONS, NORTH-HOLLAND PUBLISHING CO. AMSTERDAM, NL, Bd. 146, Nr. 1-6, 15. Januar 1998 (1998-01-15), Seiten 177-180, XP004119416 ISSN: 0030-4018 das ganze Dokument	1
A	US 4 896 119 A (WILLIAMSON ET AL) 23. Januar 1990 (1990-01-23) Zusammenfassung; Abbildungen 1,2	

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intern s Aktenzeichen
PCT/EP2004/014078

	nerchenbericht s Patentdokume	ent	Datum der Veröffentlichung		Aitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 58	848080	A	08-12-1998	AU	7379398 A	
				AU	7379498 A	
				MO	9852257 A	
				WO	9852258 A	1 19-11-1998
US 58	870421	A	09-02-1999	AU	7379398 A	08-12-1998
				ΑU	7379498 A	08-12-1998
				WO	9852257 A	1 19-11-1998
				WO	9852258 A	1 19-11-1998
EP 09	 949730	A	13-10-1999	US	6016324 A	18-01-2000
				EP	0949730 A	2 13-10-1999
				JP	11330597 A	30-11-1999
				SG	75166 A	
US 48	<del></del> 896119	A	23-01-1990	KEINE		